

半導体用ウエットエッチング剤 フッ化アンモニウム NH4F

TECHNICAL DATASHEET

ウエットエッチング剤 フッ化アンモニウム (NH4F) は、半導体製造向けに金属イ オン等の不純物を大幅に低減した高品質なエッチング剤です。

一般物性

項目	単位	数値
HF 濃度	mass%	0.1 以下
NH4F 濃度	mass%	40.0~40.5

【検査項目】

- アニオン系物質、金属イオン、微粒子
- 個別の品質につきましては、お問い合わせ下さい。

取扱方法/安全情報

- ご使用前にSDS とラベルに記載の注意事項を必ずお読み下さい。
- 当製品は、工業用途として開発されたもので、それ以外の使用について、その安全性を保証するもの ではありません。医療用途、食品用途などにお使いの場合は、当社まで事前にご連絡下さい。

梱包仕様

- 5Kg、20Kg、100Kg、1000kg

For more information, visit our website.

タイキン工業株式会社

https://www.daikinchemicals.com/jp